

革新的なX-CFEGを搭載したTalos (S)TEM

超高輝度Cold FEGにより、最高品質の画像と分析情報を簡単に取得

thermo scientific

はじめに

材料科学における特性評価の課 題には、走査型透過電子顕微鏡法 (STEM)、エネルギー分散X線分光 法(EDS)、電子エネルギー損失分光 法(EELS)を用いて、より優れたSN比 と高い分解能を有するサブナノメート ル分解能または原子分解能で、広範 囲の材料を分析することが挙げられ ます。

より高速で優れたSTEMと分析

高分解能STEM画像が十分にシャープでない場合や、分析結 果(EDS / EELS)のマップにノイズが多すぎる場合は、詳細が 不明確となり、分析が困難となります。ナノ粒子や原子構造の イメージングと元素分析ができない典型的な原因は、STEMに おける微小領域からのEDS/EELS信号が十分に得られていな いことです。また、取得に時間がかかりすぎると、試料が損傷 を受ける場合があります。この結果、研究や発表、材料の開 発または最適化が遅れることになります。

これらの課題を解決するには、電子銃の光源をより小型にし、 電子銃輝度をより高くする必要があります。Thermo Scientific[™] Talos[™] (S)TEMに搭載した当社の新しい超高輝度Cold FE電 子銃(X-CFEG)では、空間分解能が向上し、最小限の労力で 高品質の画像とスペクトルデータが得られます。

優れたエネルギー分解能によって優れた化学分析を実現

試料の元素組成の詳細に関する正確な情報をスペクトルから 抽出するためには、標準である0.8 eVよりも優れたエネルギー 分解能でEELSを実行できなくてはなりません。当社のX-CFEG では、標準をはるかに上回る0.3 eVのエネルギー分解能を実 現しています。

柔軟性

もう1つの課題は、試料が200 kVでノックオンダメージを過大に 受けてしまうかどうかということです。加速電圧を下げていくこ とにより、通常は80 kVでそうした損傷を減らせますが、標準的 な電子銃では、HRSTEMにおける空間分解能が非常に多く失 われてしまいます。しかし、X-CFEGの特長である、より優れた エネルギー分解能(色収差を低減)と輝度により、80 kVでの HRSTEMイメージングと分析を改善できます。

また、非常に高いレベルの自動化により、Talos (S)TEMにおけ るモードの切り替え、ビーム電流、その他の光学系設定を非 常に直感的に行うことができます。Velox™ソフトウェアを用い れば、迅速かつ簡単な方法で、マルチモードデータを取得・分 析できます。

この新しい電子銃では、ランニングコストが下がり、保証期間 も長くなります。X-CFEGでは、1年保証の代わりに、5年保証 が提供されます。

Talos (S)TEMにおいてX-CFEGを使用することにより、Talos のイメージングおよび分析における性能、生産性、使い やすさが向上します。材料の研究者は、今回の追加によ り、STEM、EDS、EELSにおいて、サブナノメートル分解能に よる材料分析をわずかな労力で非常に迅速に行うことがで き、SN比と分解能を改善することもできます。



図1. 超高輝度・冷陰極電界放出電子銃(X-CFEG)を搭載したTalos (S)TEMカラムにより、高品質なSTEMイメージングと分析が迅速に実行できます。



Thermo Scientific Talos F200iおよびTalos F200X G2 (S)TEM は、新しい超高輝度電子銃(X-CFEG)が装備可能になりました。X-CFEGには、かつてない高輝度、小型の線源サイズ(先端部)、低エネルギー分散が備わっており、以下の特長があります。

- STEMイメージングの高速化。これは、電子銃のシャープな 先端部によって実現しています。X-CFEGを用いたSTEM撮 像は、ショットキーS-FEG / X-FEGよりも30%以上高速です。
- 高分解能STEMイメージングが改善され、より簡単に。
 X-CFEG光学系とTalos光学系の強力な組み合わせにより、HRSTEMシステムの分解能を0.136 nmまで向上できます。
- 3. 高いプローブ電流を用いた高分解能STEMイメージングにより、高いスループット、高速取得STEM、EDSおよびEELSの高速分析を実現。X-CFEG光学系とTalos光学系の強力な組み合わせ、および高レベルの自動化により、高いプローブ電流を用いたEDS/EELSでの高分解能STEMイメージングと元素分析が、日常的に実現可能となります。図3と図4にはSi[110]とSrTiO₃(STO)の高電流STEMイメージングを示し、図5と図6にはSrTiO₃(STO)の原子レベルEDSマッピングを示します。



図2. X-CFEGは他の電子銃よりも、 輝度、光源サイズ、エネルギー分散 の点において優れています。ここに示 すのは、Si[110] HAADF HRSTEM画 像であり、エネルギー分解能(0.4 eV で、Siダンペル(0.136 nm)が明瞭に 視認できます。従来のSchottky FEG の場合には、0.8 eVのエネルギー分 解能で0.16 nmが視認できます。結 果は、200 kVにおいて、X-OFEGを搭 載したTalos F200 (S)TEM、Panther STEM、Gatan Continuumで撮像され たものです。



図3a. 200 kV Si[110] HAADF HRSTEM画像、Talos F200 X-CFEGで撮像。表示したSTEM分解能は維持したままプローブ電流を50 pA~1 nAの範囲で変化させたもの。HRSTEMシステム分解能が0.136 nmと向上し、ビーム電流>100 pAでも達成できています。

1	51	
10	XЛ	-

装置性能

測定事例

当社について

結





図5a. STOのHAADF STEM画像および512 x 512 EDSマップを75 pAで取得。結果は、200 kVにおいて、X-CFEGを搭載した Talos F200 (S)TEM、Panther STEM、Bruker Dual-Xで撮像されたものです。

図3b. X-FEG(上)とX-CFEG(下)において、通常の分解能で電流50、100、250、500 pAでのHRSTEM画像を比較。



図4. HAADF STEM SrTiO₃(STO)画像(エネルギー分解能<0.40 eV、<0.19 nm、75 pA)。結果は、200 kVにおいて、X-CFEG を搭載したTalos F200 (S)TEMおよびPanther STEMで撮像されたものです。



図5b. STOのSTEM画像および512 x 512 EDSマップを75 pAでより高倍率で取得。酸素原子が明瞭に視認できます。結果 は、200 kVにおいて、X-CFEGを搭載したTalos F200 (S)TEM、Panther STEM、Bruker Dual-Xで撮像されたものです。

1	Sh	-
10	201	-

装置性能



図6. STOのSTEM画像および超高速512 x 512 EDSマップ、400 pA。結果は、200 kVにおいて、X-CFEGを搭載したTalos F200 (S)TEM、Panther STEM、Bruker Dual-X で、わずか40秒で撮像されたものです。

図7. エネルギー分解能<0.40 eV、ビーム電流>14.0 nA。結果は、200 kVにおい て、X-CFEGを搭載したTalos F200 (S)TEMおよびGatan Continuumで撮像され たものです。

еV

→ 0.39 eV



図8. 原子分解能でのSTOのSTEM画像およびEELSスペクトル画像を示す。エネルギー分解能<0.40 eV、220 pA。結果は、200 kVにおいて、X-CFEGを搭載したTalos F200 (S)TEM、Panther STEM、Gatan Continuumで、わずか2分で撮像されたものです。

測定事例

当社につい

ビデオ1. X-CFEGの先端部フラッシン グ作業(ビデオ)。200 kVでの0.14 nm

の分解能(0.40 eV)が、先端部フラッ

シングの前後で、光学系調整なしで

維持されています。ビデオは、200 kV において、X-CFEGを搭載したTalos

F200 (S)TEMおよびPanther STEMで

撮像されたものです。

時間:1.33

図9には、酸化コバルト(Co₃O₄)のHREELSスペクトルを示しま す。Co₃O₄は、地中に豊富に存在する電子求引性のCO酸化 触媒です。活性部位の近くにある不活性カチオンを置き換え、 露出表面の活性全体を増加させることにより、ナノ構造の金 属酸化物触媒が最適化されます。遷移金属におけるEELS L ピークは、電子の2p軌道から3d軌道への励起に由来するもの です。L₂₃ピークの形状および重みは、3d軌道の占有率に応じ て異なります。





図9.酸化コバルトのSTEM画像およびEELSスペクトル、エネルギー分解能 <0.26 eV(赤色)。同一試料を従来のFEGで分析したもの。エネルギー分解能 0.7 eV(緑色)。X-CFEGの微細構造(赤色)が非常に明瞭に視認でき、CoL の肩として見えるCo²⁺が明らかになっています。このショルダーは緑色のスペク トルでは確認できません。結果は、200 kVにおいて、それぞれX-CFEG(赤色)お よびX-FEG(緑色)を搭載したTalos F200 (S)TEM、およびGatan Continuumを搭 載したPanther STEMで撮像されたものです。



- 5. X-CFEGは、20~200 kVで操作可能。これにより、80 kVで のHRSTEMの分解能が向上します。エネルギー分解能の向 上(色収差C。を低減)と、非常に高い輝度により、HRSTEMイ メージングと分析が向上します。
- 超高輝度X-CFEGにより、時間のかかる実験が迅速化。トモ グラフィー(EDS)、Mapsソフトウェア(EDS)、APW、ドーパン ト材料などが対象です。
- 7. 電子銃の耐用年数が長くランニングコストを低減、5年間の 長期保証。

STEMプローブ電流は、<1 pAから数nAの範囲で柔軟なセット アップが可能であり、電子銃とコンデンサーの光学系を微調整 できるため、非常に広範な試料や実験に対応できます。 シャープな先端部では、あらゆる冷陰極電界放出線源と同 様に、プローブ電流を維持するために定期的な再生作業(フ ラッシングと呼ばれる)が必要となります。X-CFEGの先端部で 必要となるフラッシングは、作業日あたり1回または2回のみで す。1回の処理には1分もかかりません。非常に高い分解能の イメージング条件であっても、画像への影響はあまり大きくあ りません(以下の動画を参照)。また、日常的な先端部フラッシ ング処理により、先端部の耐用年数に影響することはありま せん。

この新世代X-CFEGは、大型平行プローブを用いた標準TEM イメージング実験(*in situ*など)を実施するのに十分な全ビーム 電流(>14 nA)も生成するため、多用途でありながら高い性能 を有する独自のCold FEGとなっています。

X-CFEGには柔軟性だけでなく、引出電圧を変化させてエネル ギー分解能を調整する能力が備わっています。実験を実施す る際に選択した引出電圧によって、先端部の耐用年数が影響 されることはありません。 測定事例

結言

図10alこ、Mn、Li、Tiを含む充電式電池の正極材料をEELSで 分析した例を示します。この新しい電池材料は、従来のものよ りも環境に優しい材料です。



図10a. STEM画像および対応EELSスペクトル画像を示す。エネルギー分解 能<0.28 eV。結果は、200 kVにおいて、X-CFEGを搭載したTalos F200 (S) TEM、Panther STEM、Gatan Continuumで撮像されたものです。試料提供元: Dr. Chongmin Wang (PNNL)。

非常に優れたエネルギー分解能により、電子線に敏感なリチ ウムの微細構造だけでなく、微細マンガン粒子、チタンの構造 (それぞれ、図10bと図10c)が視認できます。従来のFEGでは、 電池内の元素の価電子状態に直接関連するこの微細構造を 視認できません。この電池の例は、1.0 eV EELSの分解能を有 する従来型FEGのもので、エネルギー分解能の制限により、Ti L₂ピークとL₃ピークの両方が分離された状態で測定できてい ません。X-CFEGの分解能は、両方のピークを分離された状 態で測定するのに十分な分解能(0.28 eV)を上回っています (図10bを参照)。

この例における環境に優しい電池材料は、コバルトのような希 少な天然資源を使用せずに開発されています。ニッケルは持 続可能とはいえないため、研究者は地中に豊富な材料(マン ガンなど)を使用して、大容量に向けた電池構造を調整しよう としています。このため、X-CFEGで実現される高分解能EELS が欠かせません。



図10b. リチウム電池におけるTi-L_{2:3}エッジ。図10aの試料と同一の試料から得られたEELSスペクトルを示す。エネルギー分解能0.28 eV(X-CFEG、赤色)と1.0 eV(従 来型FEG、緑色)の差異を示す。X-CFEGスペクトル(赤色)で、明らかに多くのピークと詳細が視認できます。結果は、200 kVにおいて、X-CFEGを搭載したTalos F200 (S)TEM、Panther STEM、Gatan Continuumで撮像されたものです。試料提供元: Dr. Chongmin Wang (PNNL)。



図10c. 同一の試料から得られたEELSスペクトル。ただし低エネルギーにおけるものを示す。エネルギー分解能<0.28 eV。Li電池におけるMn-Mエッジの微細構造とLi-Kエッジが見分けられます。結果は、200 kVにおいて、X-CFEGを搭載したTalos F200 (S)TEM、Panther STEM、Gatan Continuumで撮像されたものです。試料提供 元: Dr. Chongmin Wang (PNNL)。

結論

測定事例:金ナノロッド



図11:STEM画像とELSスペクトル。3つの異なる径と共鳴。もっとも小さい径に対して、きわめて微小だが0.09 eVおよび0.12 eVの関連シフトが示されている。結果は、200 kVにおいて、X-CFEGを搭載したTalos F200 (S)TEM、Panther STEM、 Gatan Continuumで撮像されたものです。試料提供元:Sara Bals教授、University of Antwerp

表面プラズモン共鳴は、細胞イメージング、分子診断、ター ゲット療法などの生物医学アプリケーションから、フォトニック、 半導体、重合体のアプリケーションまで、広範囲のアプリケー ションに使用されています。貴金属ナノ粒子やナノロッドがもっ ともよく使用されています。電子線ビームを使用すると表面プ ラズモン共鳴を誘発でき、高空間分解能と高エネルギー分解 能を用いて測定、撮像、分析が可能になります。 図11に、さまざまな径を有する金ナノロッドをHREELSで分析した例を示します。金ナノロッドの共鳴モードは、Auナノワイヤの径に伴いシフトします。そのため、吸収されたエネルギー損失の周波数や量が変化します。23.0 nm、23.5 nm、24.0 nmの3つの径が測定されました。その結果、それぞれ0.09 eV、0.12 eVのシフトとなりました。

Talos (S)TEMでX-CFEGを使用することで実現する高エネル ギー分解能と高輝度により、金ナノロッドの径と、径に伴い共 鳴モードがどのようにシフトするかが明らかになります。従来 のFEGでは、これらの特徴を視認できません。そのため、研究 者はTalos (S)TEMでX-CFEGを使用することで、これらのナノ ロッドの挙動をより理解できるようになります。

基準	Talos L120C Thermionic LaB ₆	Talos F200i/S Schottky S-FEG	Talos F200X Schottky X-FEG	Talos F200i/X X-CFEG
電子銃の耐用年数(年)	約0.5	>1	>1	>5
HRTEM情報限界(nm)	0.2(線分解能のみ)	0.12	0.12	0.11
HRSTEM(nm)	1.0	0.16	0.16	0.14
200 kVでの輝度(A/cm²/sr)	低	4 x 10 ⁸	1.8 x 10 ⁹	2.4 × 10 ⁹
200 kVでのエネルギー分解能(eV)	約1.5	0.8	0.8	0.3

表1. 最重要仕様項目の比較概要。

世界をリードする科学支援企業。 私たちのミッションは、私たちの住 む世界を「より健康で、より清潔、よ り安全な場所」にするために、お客 様に製品・サービスを提供すること です。



ビデオ2. 前へ踏み出す。はるかに超えていく。時間:1.33

電子顕微鏡、X線トモグラフィー、表面分析、微小分析に おける当社の革新的なソリューションは、材料科学研究 者が試料の特性評価を前進させることに役立っており、マ クロスケールからナノスケールまで、材料の物理的・化学 的特性(形態的、構造的、磁気的、熱的、機械的)へのよ り深い知見が得られています。当社のマルチスケール・マ ルチモードでのソリューションは、数十にわたる産業や研 究分野で、広範囲のアプリケーション(新材料の発見、分 析上の問題の解決、プロセス改良、製品品質の保証)に 対応しており、産官学のお客様を支援しています。当社の TEM、DualBeam[™] FIB-SEM、包括的なSEMシステムライン アップ、microCT、XPS、微小分析のソリューションをソフト ウェアパッケージと連動させることで、高分解能イメージン グに物理的分析、化学的分析、元素的分析、機械的分析、 電気的分析を組み合わせ、さまざまなスケールやモードに わたり、お客様の疑問にお答えし、有用なデータをご提供い たします。



資金調達およびリースサービス

サーモフィッシャーサイエンティフィックでは、お客様に対して予算上の 制約をつけることで、来たるべき大きな発見を阻むようなことはいたし ません。

当社は市販のラボラトリー製品や分析技術でベストなものを提供するワン ストップのパートナーであり、科学や産業での成功の加速に必要な独自 の資金調達オプションも提供しています。

個別のお客様向けに設計されたコスト効率のよい資金調達は、あらゆる 資本設備ソリューションの成功にとって重要です。

当社はお客様の技術とアプリケーションに関する高度な要件だけを理解 しているのではなく、重要設備資産の資金調達の際に直面するビジネス 課題についても理解しています。当社は何10年もの間、ビジネス、病院、 大学、自治体と緊密に連携して、柔軟な資金調達条件をご提供し、運営 の成功を支援してまいりました。

簿外取引金融、ROIの加速、技術保護、またはキャッシュフロー管理をお 探しの場合、当社の革新的な資金調達オ

プションならば、貴社の予算ニーズと収支 目標の達成に向けた支援が可能です。

さらに、機器メンテナンスとトレーニングの サービスも提供しております。 設備リースと資金調達 オプションを探す

革新的なX-CFEGを搭載したTalos (S)TEM

超高輝度Cold FEGにより、最高品質の画像と分析情報を簡単に取得



電子銃の輝度

- 電子銃の電流密度とは、単位時 間単位領域あたりの電子(また は電荷)の数です。
- 電子銃の輝度とは、線源の単位 立体角あたりの電流密度です。
- 電子銃はそのサイズにより異なります。結果として、電子は線源から放出され、ある発散角の範囲で互いに発散していきます。この電子の角度分布が輝度に関連します。
- STEM、分析的なEDSおよび EELSにおいては、微小収束プ ローブを用いる際に、輝度が 特に重要です。輝度の概念は、 フォーカスしていない大型の ビームを用いる従来型TEMで は重要性が低いものの、画面 上で見える強度には依然として 関連します。そのため、輝度は、 顕微鏡の操作や、画像と回折 パターンの観察のしやすさに影響します。
- (S)TEM用のもっともコヒーレントな電子銃は、著しく高いコヒーレンスおよび輝度により、電界放出電子銃においてもっともシャープな先端部を有しています。

詳細はthermofisher.com/talosをご覧ください

研究用途限定。診断用には対応していません。現在の認定については、thermofisher.com/certificationsをご覧ください© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転写を禁じます。すべての商標は、特に指定のない限り、サーモフィッシャーサイエンティフィックおよびその子会社の所有物です。BR0141-JA-05-2022

thermo scientific